Page 1 of 2 ISR-Parent

DERWENT-ACC- 1980-33370C

NO:

DERWENT-

198019

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Platinum group oxidising catalyst on chrome-plated carrier - prepd. by

electroplating in cell contg. nitric acid soln.

PATENT-ASSIGNEE: TANKA KIKINZOKU KOG[TANKN]

PRIORITY-DATA: 1978JP-0113635 (September 18, 1978)

PATENT-FAMILY:

LANGUAGE PAGES MAIN-IPC PUB-DATE PUB-NO

JP 55041805 A March 24, 1980 N/A

N/A 000

INT-CL (IPC): B01D053/36, B01J023/64, B01J037/34, C01B005/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 55041805A

BASIC-ABSTRACT:

The oxidising catalyst consists of a porous metal carrier body covered with a Cr layer and a Pt gp. catalyst metal deposited on the carrier body.

The catalyst is obtd. by electrolysing in HNO3 soln. of a Pt gp. metal salt in a cell contg. the carrier body as cathode and a Pt plate as an anode, and thereby electroplating Pt gp. metal on the carrier body to produce the Pt catalyst. The soln. pref. contains 0.5-50 g/l of palladium nitrate and 3-120 g/l of HNO3, and the electrolysis is carried out with 0.1-3A/dm2 of cathodic current density at 20-60 degrees C.

In an example, a porous Ni-Cr alloy having 1.5-2 mm average port size was covered with Cr layer to obtain a sponge type carrier body containing 25% Cr. A soln. contg 12 g/l of HNO3 and 4 g/l of palladium nitrate was electrolysed using as anode Pt plated Ti and a cathode of the sponge type carrier body with cathodic current density of 0.3 a/dm2 at 30 degrees C for 12 mins. Pd was electroplated on the carrier body to obtain the catalyst.

PLATINUM GROUP OXIDATION CATALYST CHROME PLATE CARRY

PREPARATION ELECTROPLATING CELL CONTAIN NITRIC ACID TITLE-TERMS:

SOLUTION

ADDL-

INDEXING-

PALLADIUM NITRATE CHROMIUM@

TERMS:

DERWENT-CLASS: J04 M11

CPI-CODES: J04-E04A; M11-A05; N02-F02; N06-E;

DOCUMENT-IDENTIFIER: <SPAN CLASS=Hi... Page 1 of 1

PAT-NO:

JP355041805A

DOCUMENT-

JP 55041805 A

IDENTIFIER:

PLATINUM GROUP OXIDATION CATALYST AND PREPARATION

TITLE:

THEREOF

PUBN-DATE:

March 24, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TSURUMI, KAZUNORI FUJIMOTO, TOSHIHIDE WATANABE, MASAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TANAKA KIKINZOKU KOGYO N/A KK

APPL-NO:

JP53113635

APPL-DATE: September 18, 1978

INT-CL

 $B01J023/64\,,\,B01D053/36\,,\,B01J037/02\,,\,B01J037/34\,,\,C01B005/00\,,\,C01B031/20\,,$

(IPC):

C25D003/50

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a catalyst having a prolonged life by depositing a platinum group metal on a porous metal carrier having a surface consisting of chromium layer to prevent the formation of an alloy of a platinum group metal and carrier metal.

CONSTITUTION: The surface of a porous metal substrate such as chromium or nickel-chromium alloy is treated by chromium plating or chromising to produce a chromium layer on the surface. A platinum group metal such as palladium is deposited on the chromium layer surface of the porous metal carrier by various methods such as electrodeposition, impregnation, etc. to produce a platinum group metal-based oxidation catalyst. If the catalyst is exposured to oxidation atmosphere at a temperature of 400~500°C, the reaction between chromium and the platinum group metal is prevented and a catalyst having a prolonged life is obtained.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

WEST

Generate Collection

Print

Search Results - Record(s) 1 through 2 of 2 returned.

☐ 1. Document ID: JP 55041805 A

L2: Entry 1 of 2

File: JPAB

Mar 24, 1980

PUB-NO: JP355041805A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 55041805 A

TITLE: PLATINUM GROUP OXIDATION CATALYST AND PREPARATION THEREOF

PUBN-DATE: March 24, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TSURUMI, KAZUNORI FUJIMOTO, TOSHIHIDE WATANABE, MASAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

APPL-NO: JP53113635

APPL-DATE: September 18, 1978

INT-CL (IPC): B01J 23/64; B01D 53/36; B01J 37/02; B01J 37/34; C01B 5/00; C01B 31/20;

C25D 3/50

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a catalyst having a prolonged life by depositing a platinum group metal on a porous metal carrier having a surface consisting of chromium layer to prevent the formation of an alloy of a platinum group metal and carrier metal.

CONSTITUTION: The surface of a porous metal substrate such as chromium or nickel-chromium alloy is treated by chromium plating or chromising to produce a chromium layer on the surface. A platinum group metal such as palladium is deposited on the chromium layer surface of the porous metal carrier by various methods such as electrodeposition, impregnation, etc. to produce a platinum group metal-based oxidation catalyst. If the catalyst is exposured to oxidation atmosphere at a temperature of 400∼500°C, the reaction between chromium and the platinum group metal is prevented and a catalyst having a prolonged life is obtained.

COPYRIGHT: (C) 1980, JPO&Japio

Full Title Citation Front Review Classification Date Reference Sequences Attachments

Draw Desc Image

KWC

2. Document ID: JP 55041805 A

L2: Entry 2 of 2

File: DWPI

Mar 24, 1980

DERWENT-ACC-NO: 1980-33370C

DERWENT-WEEK: 198019

COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Platinum group oxidising catalyst on chrome-plated carrier - prepd. by electroplating in cell contg. nitric acid soln.

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE
TANKA KIKINZOKU KOG

CODE

TANKN

PRIORITY-DATA: 1978JP-0113635 (September 18, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 55041805 A

March 24, 1980

000

INT-CL (IPC): B01D 53/36; B01J 23/64; B01J 37/34; C01B 5/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP55041805A

BASIC-ABSTRACT:

The oxidising catalyst consists of a porous metal carrier body covered with a Cr layer and a Pt gp. catalyst metal deposited on the carrier body.

The catalyst is obtd. by electrolysing in HNO3 soln. of a Pt gp. metal salt in a cell contg. the carrier body as cathode and a Pt plate as an anode, and thereby electroplating Pt gp. metal on the carrier body to produce the Pt catalyst. The soln. pref. contains 0.5-50 g/l of palladium nitrate and 3-120 g/l of HNO3, and the electrolysi s is carried out with 0.1-3A/dm2 of cathodic current density at 20-60 degrees C.

In an example, a porous Ni-Cr alloy having 1.5-2 mm average port size was covered with Cr layer to obtain a sponge type carrier body containing 25% Cr. A soln. contg 12 g/l of HNO3 and 4 g/l of palladium nitrate was electrolysed using as anode Pt plated Ti and a cathode of the sponge type carrier body with cathodic current density of 0.3 a/dm2 at 30 degrees C for 12 mins. Pd was electroplated on the carrier body to obtain the catalyst.

TITLE-TERMS: PLATINUM GROUP OXIDATION CATALYST CHROME PLATE CARRY PREPARATION ELECTROPLATING CELL CONTAIN NITRIC ACID SOLUTION

ADDL-INDEXING-TERMS:

PALLADIUM NITRATE CHROMIUM@

DERWENT-CLASS: J04 M11

CPI-CODES: J04-E04A; M11-A05; N02-F02; N06-E;

Full Title Cit	ation Front Re	eview Classification	Date Reference	Sequences	Attachments	KWIC
Draw. Desc Image	2					
		Generate C	Collection	Print		
***************************************			CALLALATION	roprila i sika alaka wila a valua Aprilakan basa alaka kulka roprilakan basa paga a basar k		
Terms				Do	cuments	
jp-55041805-\$.did.				·····		2
hr						

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭55—41805

Int. Cl.3	識別記号	庁内整理番号	④公開 昭和55年(1980)3月24日
B 01 J 23/64	103	7624—4G	•
# B 01 D 53/36	1 0 4	6675—4 D	発明の数 2
B 01 J 37/02		7624—4 G	審査請求 未請求
37/34		7624—4G	
C 01 B 5/00		7059—4G	
31/20		6765—4G	
C 25 D 3/50		7602—4 K	(全 6 頁)

知白金族系酸化触媒及びその製法

②特 願 昭53-113635

②出 願 昭53(1978)9月18日

70発 明 者 鶴見和則

市川市高谷2015番地7田中貴金 属工業株式会社市川工場内

仰発 明 者 藤本俊秀

市川市高谷2015番地7田中貴金

属工業株式会社市川工場内

⑫発 明 者 渡辺正之

市川市高谷2015番地7田中貴金 属工業株式会社市川工場内

⑪出 願 人 田中貴金属工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁

目14番地3

個代 理 人 弁理士 佐々木功

明 細 書

1. 発明の名称 白金族系酸化触媒及びその製法

2. 特許請求の範囲

- (1) 表面にクロム層を有する多孔質金属体を担体とし、該担体の表面に白金族金属が被着されていることを特徴とする、白金属系酸化触媒。
- (2) 表面にクロム層を有する多孔質金属体からなる担体に電気メッキ法、化学メッキ法又は浸漬法により日金族金属を被着せしめることを特徴とする、白金族系酸化触媒の製法。
- (3) 特許請求の範囲(2)記載の製法に於て、担体を陰極とし且つ白金メッキチタンを陽極として白金族金属塩の硝酸水溶液中で電解処理する電気メッキ法により陰極に白金属金属を電着せしめることを特徴とする、表面にクロム層を有する多孔質金属体を担体とする白金族系酸化触媒の製法。
- (4) 特許請求の範囲(3) 記載の製法に於て、メッキ浴が、遊離硝酸選度 3 ~ 1 2 0 8/2 及びパラジウム選度 0.5 ~ 5 0 8/2 の硝酸パラジウム溶液であり、浴温 2 0 ~ 6 0 ℃、陰極電流密度 0.1 ~

3 A/dm の条件下で電船が行われることを特徴と する製法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は白金族系酸化触媒及びその製法に係り、 殊に多孔質金属体を担体とするこの種触媒及びそ の製法に係る。

一般に触媒はその表面積を大ならしめ以て接触 効率の向上を図るために多孔化されるが、費金属 を活性体とする触媒に於ては主としてコスト的観 点に立つて貴金属自体を多孔化せずに、別異の比 較的安価な多孔質体を担体とし該担体の表面に費 金属が被着せしめられることにより製造されてい る。

従来、トルエン、水素、炭素含有ガス等の気相 酸化に用いられる触媒の活性体としてはパラジウム等の白金族金属が用いられ、その担体としては アーアルミナの多孔性ペレットが汎用されて来た。 然るに、斯かるアルミナペレットは湿気等により 崩壊する傾向があり且つ使用中に次第に粉化して 目塞りを生じ活性能が低下したり、又粉化に伴な

特開 昭55-041805 (2)

い表面に被着している活性体たる貴金属が次第に 逃出する等の欠陥を有している。

斯くて、本発明の1目的は多孔質金属体を担体とする白金族系酸化触媒であつて、高温に曝されても活性体である白金族金属と担体金属との合金化が生じ難く、斯くて長寿命を有する白金族系触媒を提供することである。

-3 -

鉄合金、ニッケル・クロム・アルミニウム合金であることができ、更にはクロマイジング処理した これ等クロム合金、ニッケル又は鉄であることが できる。

また表面にクロム層を有する多孔質金属体は基体がクロムである場合はそのままでよく、また上述した他の合金である場合には基体にクロムメッキを施すか、あるいはまたクロマイジング処理の条件をコントロールして表面にクロム層を形成したものであることができる。 は基体の全面または一部であることができる。

本発明の特殊目的は、酸化性雰囲気に曝される場合に、活性体たる日金族金属が酸化により次第に活性能の低下する場合にも還元処理することにより容易に活性能の賦活をなし得る、白金族系酸化触媒を提供することである。

本発明に依れば、叙上の目的は、表面にクロム 層を有する多孔質金属体を担体とし、該担体の表 面に白金族金属が被瘡されている白金族系触媒に より達成される。

本発明の他の目的は、クロム含有多孔質金属体を担体とする叙上の如き白金族系触媒の製法を提供することである。

本発明に依れば、この目的は、表面にクロム層を有する多孔質金属体からなる担体に電気メッキ法、化学メッキ法又は浸漬法により白金族金属を被着せしめることにより選成される。

本発明に依る触媒に於て、担体となるべき表面 にクロム層を有する多孔質金属体の基体の材質と してはクロム自体から成るものであることができ、 或は又ニッケル・クロム合金、ニッケル・クロム-

-- 4 --

してパラジウムを被着せしめる場合にメッキ浴としては遊離硝酸濃度3~1209/8及びパラジウム濃度0.5~508/8の硝酸パラジウム溶液が適当であり、浴温20~60℃、陰極電流密度0.1~3A/dmの条件下でメッキ処理を行うのが適当であり、斯くすることにより金属担体の溶解や易射離性のパラジウム析出を生ずることなしに金属担体への被着強度の高いパラジウムメッキが可能となる。

本発明に依る触媒は後述の試験例に示される通りをめて長寿命を有しているが、これは担体を構成するクロムが白金族金属と反応して合金を構成することがなく又担体の1部を構成しているクロム以外の金属の分への白金族金属の拡散侵入を阻害するためと推測される。

次に、本発明に依る触媒の製法を実施例に関連して説明する。

実施例1

基体がニッケル・クロム台金であつて平均孔径

1.5~2 mを有し且つクロマインンク処理により
そのであるすが、 のではないのでは、 のでは、 ないのでは、 ないのでは、

この様にして、直径25m厚さ5mの円盤状触 媒を15枚製作した後にメッキ浴の金属イオン凝 度を測定した処、Ni イオン凝度は0.2mg/e以下で あり又Crイオン凝度は0.1mg/e以下であり、メ ッキ処理前に測定した凝度と変りなく、従つてメ ッキ処理による担体金属の浴出は認められなかつ た。

-7-

通りの結果が得られた。

この図より、本発明による触媒は公知の触媒に 比して触媒層の温度が低くとも所望の活性を有し ていることが判る。

本発明に依る触媒の温度に基因する影響を調べるために、触媒層の温度を400℃になし、上記組成のトルエンガスを上記流量で送り24時間に亘り処理したが触媒性能の劣化は認められなかつた。

更に触媒層の温度を 5 0 0 ℃に設定し 8 時間に 亘り処理した処触媒性能の低下が認められたので、 トルエンガスを水繋ガスに切換えて 3 0 0 ℃で選 元処理した処触媒性能は完全に賦活した。

b) 実施例2記載の方法により得られた触媒を使用して上記 a)項と同様にして但し触媒層温度を500℃に設定して24時間に亘り処理した処性能の劣化は何等認められなかつた。

尚、パラシウムの5%を含有する市販の銅担体 触媒を使用して同様の処理を行なつた処、この公 知触媒の活性は処理開始後2時間経過後から次第

奥施例 2

実施例 1 と同様にして但しメッキ時間を 1 7 分に設定した処、担体に 0.0 3 4 の ペラジウムが観音した。

本例の場合にも、パラジウムは金属光沢を呈し 担体表面に堅く固着しており且つ又メッキ処理に 際しての担体金属の溶出が認められなかつた。

次に、実施例 1 及び 2 記載の方法により製作された触媒を使用して行われた試験例につき本発明を説明する。

試験例1

トルエンの気相酸化

a) 実施例1記載の方法により得られた円盤状パラシウム触媒を5枚重ねて管中に挿入して厚卑に 25回の触媒層とし、管内にトルエン1000ppmを含有する空気を空間速度2×104/時間の流量で流し、流出するガスのトルエン 強度を出口に放て測定し、又パラシウム 0.5 多を含有する 市販のイーアルミナペレット 担体触媒を対照体として使用して同様の測定を行なつた処第1 図に示される

-8-

に低下し24時間後にはトルエン波少率が約80 多に低下した。

これ等の結果は第2図に示されている。

試験例2

水累の気相酸化

この図から、市販の触媒ではその活性が触媒層 温度に依存し、温度が高い程高活性を示すに対し、 本発明に依る触媒は触媒層温度に殆んど依存せず 常に高活性を示すことが判る。

尚、本発明に依る触媒と既述の公知触媒の温度 による影響を調べるために、これ等触媒瘤の温度

を 5 0 0 ℃にそれぞれ設定して、上配組成のガスを上記流量で送り 4 8 時間に亘り処理した処、第 4 図に示される通り本発明に依る触媒は活性能の劣化が何等認められなかつたのに対し、公知触媒は 3 時間程度で活性低下が生じその後急速に劣化してしまつた。

4. 図面の簡単な説明

添付図面中、

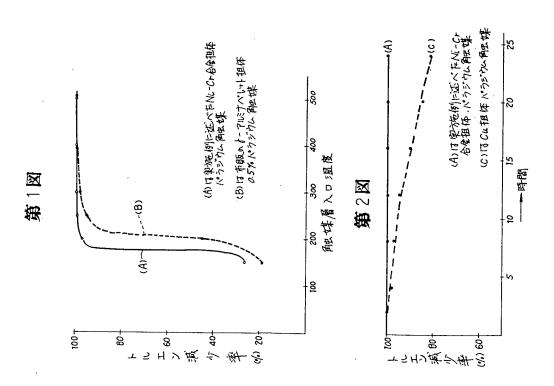
第1図は本発明に依る触媒と公知触媒とを使用 してトルエンの気相酸化を行なつた場合の触媒層 温度とトルエン減少率との関係をプロットしたク ラフ、

第2図は本発明に依る触媒と公知触媒とを使用してトルエンの気相酸化を行なりに当り触媒層温度を500℃に設定した場合の活性能を比較した

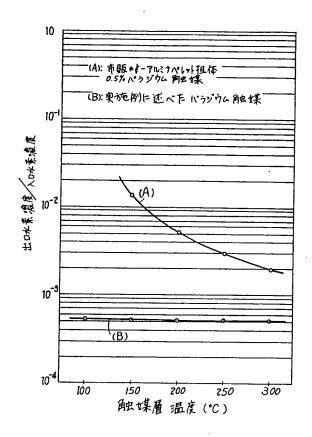
第3図は、水素の気相酸化を行つた場合の触媒活性を比較した第1図と同様のグラフ、

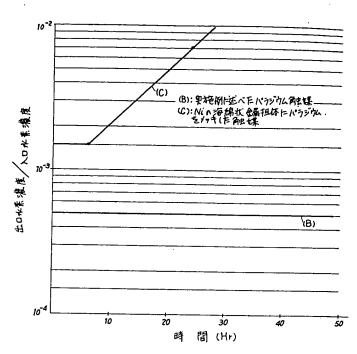
第4図は水累の気相酸化を行なつた場合の第2 図と同様のグラフである。

-11-



第4図





手 統 補 正 醬(自発)

昭和5 4年1月 日

特許庁長官 馭 谷 善 二 殿

1. 事件の表示 特顧昭 5 3 - 1 1 3 6 3 5 号

2 発明の名称

ハッキンソクケイサン カショク・イオョ セイホウ 白 金 族 系 酸 化 触 媒 及 び そ の 製 法

3.補正をする者

事件との関係 特許出願人

東京都中央区日本橋茅場町2丁目14番地3

田中貴金属工業株式会社

代表者 田 中 淳 一 郎

4代理人 〒104

東京都中央区銀座8丁目9番6号

第2千成ピル6階

(6317) 井理士 佐 々 木

5. 補正の対象

明細書の特許謂求の範囲の極、発明の詳細な説明の機、及び委任状

4補正の内容

(1)本頭についての安任状を別紙の水と、 追加しま

す。

- (2) 本顧明細書中の特許請求の範囲を別紙のとおり補正します。
- (3) 本顧明細書第2頁第5行目に「この種触媒」とあるを「この種の触媒」と補正します。

7. 旅附書類の目録

(1) 姿 任 状

1 通

特許請求の範囲

٠ . . .

- 1. 表面にクロム脳を有する多孔質金属体を担体 とし、該担体の表面に白金族金属が被潜されて いることを特徴とする白金族系数化触媒。
- 2. 装面にクロム脳を有する多孔質金属体からなる担体に電気メッキ法、化学メッキ法又は侵債 法により白金族金属を被着せしめることを特徴 とする白金族系酸化触媒の製法。
- 3. 特許請求の範囲(2)記載の製法において、担体を陰極とし且つ白金メッキチタンを陽極として白金族金属塩の硝酸水溶液中で電解処理する電気メッキ法により陰極に白金族金属を電着せしめることを特徴とする、表面にクロム層を有する多孔質金属体を担体とする白金族系酸化触媒の製法。
- 4. 特許請求の範囲 (3) 記載の製法に於て、メッキ 浴が、遊離硝酸濃度 3~1 2 0 8/4 及びバラジウ ム濃度 0.5~5 0 8/4 の硝酸パラジウム溶液であ り、浴温 2 0~6 0 ℃、陰極電流密度 0.1~3 A/d at の条件下で電影が行われることを特徴とする製

- 4 -